

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การใช้พลาสมาอุณหภูมิต่ำเพื่อปรับปรุงสมบัติการไม่ซึมน้ำของผ้าไหม

ผู้เขียน

นายพันธุ์วัฒน์ ไชยวารรณ

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

พศ. ดร. ชีรวรรณ บุญญูวรรณ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยน่าร่องในการพัฒนาระบบพลาสมาเพื่อใช้ปรับปรุงสมบัติของสิ่งทอโดยเป็นการทดลองนำพลาสมา SF₆ มาปรับปรุงสมบัติการไม่ซึมน้ำของผ้าไหม ชิ้นพลาสมานี้ ผลิตจากระบบพลาสมาแบบเหนี่ยวนำด้วยคลื่นวิทยุที่ความถี่ 13.56 MHz ภายใน chambers แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ติดตั้งแม่เหล็กการแบบกระดุมล้อมรอบ chambers เพื่อช่วยในการกักพลาสมา โดยเงื่อนไขที่ใช้ทำการทดลองคือ ที่กำลังคลื่นวิทยุ 25 50 และ 75 W ในช่วงความดัน 1-7 mTorr ในการทดลองได้ใช้เทคนิคหัววัด Langmuir และเทคนิค Optical Emission Spectroscopy เพื่อวัดหาตัวแปรพลาสมา และใช้วัดค่า Absorption times และ Contact angles เพื่อทดสอบผลการปรับปรุงสมบัติการไม่ซึมน้ำ

ผลการทดลองวัดตัวแปรพลาสมាទบว่า อุณหภูมิอิเล็กตรอนและความหนาแน่น ไอออน บวกที่วัดได้ในตำแหน่งกึ่งกลาง chambers มีค่าอยู่ระหว่าง 3-5 eV และ $1-3.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ ตามลำดับ ส่วนผลจากเทคนิค Optical Emission Spectroscopy พนส่วนประกอบของ F I อยู่ในพลาสมา SF₆ และสรุปได้ว่าพลาสมา SF₆ มีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงสมบัติการไม่ซึมน้ำของผ้าไหม โดยจากการทดสอบวัดผลการปรับปรุงสมบัติการไม่ซึมน้ำ ผ้าที่ผ่านการปรับปรุงสมบัติสามารถวัดค่า Absorption times ได้สูงสุดเท่ากับของเขตที่ตั้งไว้คือ 180 นาที ส่วนค่า Contact angles ก็มีค่าเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ช่วง 130-140 องศา ซึ่งค่าทั้งสองมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผ้าที่ไม่ผ่านการปรับปรุงสมบัติ โดยเงื่อนไขที่เหมาะสมอยู่ที่กำลังคลื่นวิทยุประมาณ 50 W ในช่วงความดัน 3 – 5 mTorr

Thesis Title Low Temperature Plasma Treatment for Hydrophobicity
Improvement of Silk

Author Mr. Pantawat Chaivan

Degree Master of Science (Applied Physics)

Thesis Advisor : Asst. Prof. Dr. Deerawan Boonyawan

ABSTRACT

This is a preliminary research on the development of plasma system for textile treatment. The SF₆ plasma was applied to improve hydrophobic property of silk. It was produced by inductively coupled 13.56 MHz RF discharge in a cylindrical stainless steel chamber of 31.2 cm diameter and 42.5 cm long and confined by arrays of permanent magnet buttons. The operating RF power was at 25, 50 and 75 W while the pressure was varied from 1-7 mTorr. The plasma parameters were characterized by using a single movable Langmuir probe and an Optical Emission Spectroscopy. The absorption times and contact angles were utilized to analyze the result of treated sample.

The SF₆ plasma parameters measured at the center of chamber, the electron temperature and ion density was about 3-5 eV and $1\text{-}3.5 \times 10^{10}$ cm⁻³ respectively. The Optical Emission Spectroscopy results show the mixture of fluorine inside the SF₆ plasma. The hydrophobicity improvement of silk was achieved. The treated samples reach the limit of the absorption times at 180 min and increase the contact angle to 130-140 degree. These results show significant increasing of hydrophobic property compare with untreated sample. The optimum operating conditions were at RF power of about 50 W and pressure of 3-5 mTorr.